#### (F16p32)

# **Development of ATF Double Kicker System**

T.Imai, N.Terunuma\*, H.Hayano\* and J.Urakawa\*

Derpatment of Physics, Faculty of Science and Technology, Science University of Tokyo Yamazaki 2641, Noda, Chiba, 278-8510, Japan \*High Energy Accelerator Resarch Organization Oho 1-1, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

## Abstract

Stable extraction of multi-bunch beam from damping ring is essential to achieve high luminosity in a futuer linear collider. Therefore, a double kicker system which can compensate kick angle jitter has been developed at the ATF (Accelerator Test Facility). This paper describes the principle and development of the double kicker system.

ATFにおけるダブルキッカーシステム開発

#### 1.はじめに

リニアコライダーでのルミノシティーは、メイ ンライナックへ入射されるビーム、すなわち入射 部で生成されるビームの質に依存する。高エネル ギー加速器研究機構(KEK)のリニアコライダー 試験加速器施設(ATF)では、入射部の研究を行っ ており、ダンピングリングでの超低エミッタンス マルチバンチビームの生成と安定な取り出しは、 リニアコライダー実現の上で重要な研究開発の一 つである。超低エミッタンスマルチバンチビーム の取り出しに関しては、ダブルキッカーシステム が KEK において考案され [1,2]、開発を進めて いる。本稿では、ダブルキッカーシステムとその 開発状況について報告する。

2. ダンピングリングからのビーム取り出し

ATFでは、2.8nsec 間隔で20個のバンチが並 ぶ(バンチトレイン)電子ビームがダンピングリ ングを周回できるように設計されている(表1) [3]。ダンピングリングからの取り出しには、キッ カー電磁石を用い、周回しているビームに影響を 与えないようにパルス磁場を励磁する。トレイン 間隔が最も短い場合60nsec であるため、パルス磁 場の立ち上がりには、トレイン間隔より短い 60nsec 以下が要求される。また、トレイン内の各 バンチに作用する磁場が一定になるような flat top を持つことも必要である。表2に取り出しキッ カーの性能をまとめる。

1.54 GeV 2.8-5.6 nsec 10-60 60 nsec
5-2

表1ATFダンピングリングパラメーター

Kick angle	5 mrad
Impedance	50 ohm
Magnetic length	0.50 m
Magnetic field	513 Gauss
Rise and Fall time	60 nsec
Flat top	60 nsec
Max voltage	40 kV
Max current	800 A

表2 ATF取り出しキッカー電磁石

-208-



図1 ATF ダンピングリング入射・取り出し系

3. ダブルキッカーシステム

リニアコライダーでは、ダンピングリングから 取り出したマルチバンチビームの各バンチの位置 ふらつきが、そのまま衝突点でのビーム位置ふら つきに反映される。そのため、ルミノシティーの 低減を抑えるためには、取り出しキッカーのパル ス磁場のflat topの非一様性を0.1%以下にするこ とが要請される。ところがキッカーの性能を向上 させてもflat topには1%程度の非一様性が残るた め、1台のキッカーによるビームの取り出しでは 要求を満たせない。

そこで、リニアコライダー開発研究において次 の様なシステムが考案された。

図2[4]のように1台の電源から2台のキッカー に対して励起パルスを供給する。2台のキッカー が同様に応答して、同一のパルス磁場をバンチト レインに作用した場合を考える。両キッカー間の ビーム光学位相差がπであるような光学系では、 パルス磁場のflat top の非一様性により1台目で トレイン内の各バンチの蹴り角がばらついても、 2台目で相殺されるので、すべてのバンチが全く 同じ蹴り角で蹴られたことになる。このような方 法によるマルチバンチビームの取り出しが、ダブ ルキッカーシステムである。

このシステムが十分機能するためには、2台の キッカーが同性能で、ケーブル、コネクターが同 特性であることなど、高圧・高速パルスの伝送系 として十分なインピーダンス整合が取られなけれ ばならない。

ATFではリング内に1台、取り出しラインに1 台、取り出しキッカーを設置している(図1)。



4.開発状況

現在、ATFでは50オームキッカーの開発を行っ ているが、当初キッカー本体を25オームで試作 して基礎試験を行った[4]。その理由は、同じ蹴り 角を得るためには、同電圧を印加した場合50オー ムキッカーの半分の磁石長ですむため、設置スペー スを考慮すると25オームの方が条件に適してい たからである。電源の開発は25、50オームに ついて行ったが、60nsec以下の立ち上がりの要 求に対しては、25オームでは不十分であること が判明した。そのため実機では50オームとする ことに決め、入射・取り出し系の設計の見直しを 図った。

1998年6月までにダンピングリングでのマ ルチバンチ運転は行われていないため、目的とし ているマルチバンチビームの取り出しについては、 システムとしての評価が行われていない。しかし、 現在のシングルバンチ運転において、キッカーの 性能測定を行ったので以下に結果を示す。



図3終端抵抗での電流波形

図3は、ビーム運転時(1.3GeV)の条件で、終端抵抗での電流モニター(図2のCT3、CT6)を用いて測定した電流波形である。セラミックチェンバーがインストールされていると放電しやすいため、特に支障がない取り出しライン側は一時的に外している。そのためリング側とは条件が異なり、2つの波形の立ち上がりやflat top に差異が表われている。また、波形の時間的なずれは、2台のキッカーでケーブル長が異なることによる。しかし、2つの波形はともに立ち下がった後に大きな反射が見られ、インピーダンス整合が十分でないことがわかる。







図4 入力・出力波形の振幅変動の相関 (上:リング側 下:取り出しライン側)

図4は両キッカーの安定性について、入力・出 力波形の振幅変動の相関を示している。これは各 キッカーの入力・出力を電流モニター(図2のCT 1、CT2、CT4、CT5)で測定し、ノイズの影 響がないよう flat top での振幅ジッターの平均を とり、パルスショット毎にプロットしたものであ る。リング側については、入出力の相関が見られ、 電源のショット毎のばらつきがあらわれている。 しかし、取り出しライン側については入出力の相 関が見られない。低電圧時の測定では、リング側 と同様の相関が見られたため、キッカー本体内部 で放電が起こっていると考えられる。

以上の測定結果が示すように、同一の設計をし た2台のキッカー間に性能の差異が見られる。こ れはインピーダンス整合が十分でなく、また現在 の電極の接続方法では、中央部の電極は十分接触 していないため放電が起こっているためである。

そのため、1998年夏期のシャットダウン中 に改造を行うことになり、放電原因と考えられる 電極の接続方法を変更し、電気容量・浮遊電気容 量を見積った上でインピーダンス整合を最適化し て電極部分の設計を行った。

5.今後の予定

改造キッカー完成後ビームラインに設置し、ビー ム運転により性能評価を行う。

- ・励磁したパルス磁場でビームを蹴り、ビーム位 置モニターで蹴り角、安定性の測定をする。
- ・取り出しラインのワイヤースキャナーを用い
  取り出したビームサイズを測定しエミッタン
  スを求め、時間的安定度の評価をする。

また結果をもとに、インピーダンス整合の微調整 方法の考案などシステム開発を進める予定である。

#### 6.謝辞

今回の発表にあたり、ATFグループの皆様をは じめ、多くの方々に御世話になりました。ここに 厚く御礼申し上げます。

### 参考文献

- [1] H.Nakayama and Y.Sakamoto, in the Proceedings of LC93,SLAC(1993)
- [2]H.Nakayama,KEK Proceedings 92–6,1992, p.326–334.
- [3] F.Hinode, et al., KEK Internal 95-4, 1995
- [4] 坂本裕、中山久義, JLC NOTE 96-1, 1996